

19-2 高分子学会講演会

高分子合成 ～意のままに合成する技術と秘訣～

主催: 高分子学会 行事委員会

日時: 2020年2月3日(月) 10:20～17:20

場所: 東工大蔵前会館 ロイヤルブルーホール

1. エポキシドをモノマーとする高分子合成: 触媒開発と材料設計
(東京農工大学) 中野 幸司
2. 遷移金属錯体触媒による新しい高分子合成
(弘前大学) 竹内 大介
3. RAFT重合による機能性高分子材料の創出と応用展開
(山形大学) 森 秀晴
4. 遷移金属触媒によるラジカル付加反応を用いた精密重合
(名古屋大学) 上垣外 正己
5. 新しいリビングカチオン重合系の開拓と機能性材料の創成
(大阪大学) 青島 貞人
6. 炭素-炭素結合を主鎖骨格とするポリマーの新しい合成法: ジアゾ酢酸エステル
のC1重合
(愛媛大学) 井原 栄治

本講演会では、基礎から最新技術に至るまで、精密重合をツールとして活用するための秘訣を、分野を代表する先生方に紹介していただきます。奮ってご参加下さい。

定員 100名

参加費 ①企業11,000円 ②大学・官公庁5,500円 ③学生1,100円

④名誉・終身・フェロー・ゴールド会員・シニア会員2,200円

※当日に会場でのご参加も可(定員になり次第締め切らせていただきます)

詳細・お申込み: <https://member.spsj.or.jp/event/>



【行事委員会】